PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

08-143635

(43) Date of publication of application: 04.06.1996

(51)Int.Cl.

C08F290/06 C08F290/06

(21)Application number: 06-308268

(71)Applicant: ARAKAWA CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

16.11.1994

(72)Inventor: NAGANO SATORU

SAWADA HIROSHI IMAI TOSHIYUKI MATSUMOTO KEIZO

(54) ACTIVATING ENERGY BEAM-CURING RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an activating energy beam-curing resin composition which shows excellent adhesion to a variety of base materials, particularly to olefin resins.

CONSTITUTION: This activating energy beam-curing resin composition comprises (A) 5-95wt.% of rosin-epoxy acrylate, (B) 5-95wt.% of a polyurethane resin of 1,000-50,000 number-average molecular weight having at least one carbon- carbon unsaturated group, and (C) 0-70wt.% of a reactive diluent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.04.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3282414

01.03.2002

[Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-143635

(43)公開日 平成8年(1996)6月4日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C08F 290/06 .

MRV

MRX ·

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 6 頁)

(21)出願番号 (22)出願日 特願平6-308268

平成6年(1994)11月16日

(71)出願人 000168414

荒川化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区平野町1丁目3番7号

(72)発明者 長野 哲

大阪市鶴見区鶴見1丁目1番9号荒川化学

工業株式会社研究所内

(72)発明者 沢田 浩

大阪市鶴見区鶴見1丁目1番9号荒川化学

工業株式会社研究所内

(72)発明者 今井 敏之

大阪市鶴見区鶴見1丁目1番9号荒川化学

工業株式会社研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 活性エネルギー線硬化性樹脂組成物

(57)【要約】

【構成】 (A) ロジンエポキシアクリレート5~95 重量%、(B) 少なくとも1つの炭素ー炭素不飽和基を有する数平均分子量1000~5000のポリウレタン樹脂5~95重量%、および(C) 反応性希釈剤0~70重量%を含有してなる活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。

【効果】 各種基材に優れた密着性を有する。特にオレフィン系樹脂に対する密着性に優れている。

IDS用

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) ロジンエポキシアクリレート5~95重量%、(B) 少なくとも1つの炭素一炭素不飽和基を有する数平均分子量1000~5000のポリウレタン樹脂5~95重量%、および(C) 反応性希釈剤0~70重量%を含有してなる活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物に関する。更に詳しくは紫外線または電子線などの照射により硬化し、ポリエチレンやポリプロピレンなどの極性の低いオレフィン系樹脂に対する密着性にも優れる活性エネルギー線硬化性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、活性エネルギー線硬化性樹脂は各種プラスチック、紙等のオーバーコート剤、接着剤、印刷インキ用バインダー、オーバープリントワニス用バインダー、塗料用バインダー、ソルダーレジスト等のさまざまな分野で使用されている。たとえば、活性エネルギー線硬化性樹脂としては不飽和ポリエステル、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート等の各種のものが知られており、プラスチック等の基材を保護して、その被塗面の光沢、耐摩擦性、耐ブロッキング性等を向上させている。

【0003】しかしながら、従来の活性エネルギー線硬化性樹脂は一般に、極性の高いポリエステル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂等に対しては密着するものが多いが、極性の低いポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂に対しては、未処理のものはもちろん、コロナ処理やフレーム処理を施したものでも密着が不十分である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は極性の高い樹脂はもちろんのこと、極性の低いポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂に対する密着性にも優れる活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、ロジンエポキシアクリレートと、炭素一炭素不飽和基を有するポリウレタン樹脂を含有する特定の組成物によれば前記目的を達成できることを見出した。本発明はかかる新たな知見に基づいて完成されたものである。

【0006】すなわち本発明は、(A) ロジンエポキシアクリレート5~95重量%、(B) 少なくとも1つの炭素一炭素不飽和基を有する数平均分子量1000~5000ポリウレタン樹脂5~95重量%、および

(C) 反応性希釈剤 0~70重量%を含有してなることを特徴とする活性エネルギー線硬化性樹脂組成物に関する。

【〇〇〇7】本発明の(A)ロジンエポキシアクリレートとは、ロジングリシジルエステルと不飽和一塩基酸を 反応させて得られるものをいう。

【〇〇〇8】ロジングリシジリルエステルは、ロジン類 とエピハロヒドリンを、アミン塩の存在下に反応させ、 次いでアルカリにより脱ハロゲン化することにより得ら れる。ロジン類としては、ガムロジン、ウッドロジン、 トール油ロジン等の原料ロジンや、不均化ロジン、水素 化ロジンまたは原料ロジンに不均化、水素化、精製等の 各工程を任意の順序で経由させて得られるロジン骨格の 共役二重結合を安定化したロジン誘導体等があげられ る。本発明ではこれらロジン類のなかでも安定化ロジン 誘導体を原料として選択するのが好ましい。特に、不均 化ロジンを精製して得られる精製物を、更に水素化反応 させて得られる安定化ロジン誘導体は無色を呈し、好ま しい。共役二重結合を有する原料ロジンを用いた場合に は、硬化する際に発生するフリーラジカルが該共役二重 結合によりトラップされて重合率や重合度が低下した り、着色の原因になる場合があるためである。

【0009】また、不飽和一塩基酸としては各種公知のものを使用でき、たとえば、アクリル酸、メタクリル酸等があげられる。

【0010】なお、(A)ロジンエポキシアクリレートの製造にあたり、ロジングリシジリエステルと不飽和一塩基酸との仕込モル比は、通常1:0.8~1.2程度であり、反応温度は通常80~130℃程度、反応時間は2~10時間程度である。また、触媒としてはベンモニウムクロライド等の4級アンモニウム塩、トリエチルアミン、ジエチレントリアミン等の3級アミン、イミダゾール誘導体やトリフェニルフォスフィン等があげられ、通常は、原料の仕込合計量の100~10000ppm程度を使用する。その他、キノン、メトキシフェノール、フェノチアジン等の重合禁止削を使用することも任意であり、その使用量は原料の仕込合計量の500~10000ppm程度とするのがよい。

【0011】本発明の(B) 少なくとも1つの炭素一炭素不飽和基を有するポリウレタン樹脂(以下、ポリウレタン樹脂(B) という)とは、通常、ポリオール成分およびジイソシアネート成分、さらに必要によりジアミン成分からなる末端がイソシアネート基のウレタンプレポリマーに、水酸基含有の炭素一炭素不飽和単量体を反応させたもの(以下、ポリウレタン樹脂(B1)という)、またはポリオール成分およびジイソシアネート成分、さらに必要によりジアミン成分からなり、その構成成分中に炭素一炭素不飽和基を有するもの(以下、ポリウレタン樹脂(B2)という)などをいう。

【OO12】本発明のポリウレタン樹脂(B)の構成成 分であるポリオール成分としては、低分子ポリオールお よび高分子ポリオールがあげられる。低分子ポリオール としては、エチレングリコール、1,2-プロパンジオ ール、1,3ープロパンジオール、1,3ーブタンジオ ール、1、4ーブタンジオール、ネオペンチルグリコー ル、ペンタンジオール、3-メチル-1、5-ペンタン ジオール、1,6-ヘキサンジオール、オクタンジオー ル、ビスフェノールA、水添ビスフェノールA、ビスヒ ドロキシメチルシクロヘキサン、ビスヒドロキシエチル ベンゼン、N-メチルイミノジエタノール等の低分子ジ オール類があげられる。さらに低分子ポリオールとして は、グリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチロ ―ルエタン、ペンタエリスリトール、ソルビトール等の 3官能以上の低分子ポリオールを併用することもでき る。また高分子ポリオールとしては、エチレンオキサイ ド、プロピレンオキサイド、テトラヒドロフラン等およ びこれらの混合物を開環重合したポリエチレングリコー ル、ポリプロピレングリコール、ポリオキシテトラメチ レンエーテルグリコール等およびこれらを共重合したポ リエーテルポリオール類;前記低分子グリコールとアジ ピン酸、マレイン酸、フマル酸、無水フタル酸、イソフ タル酸、テレフタル酸、コハク酸、マロン酸、グルタル 酸、アゼライン酸、セバシン酸等の二塩基酸またはこれ らに対応する酸無水物等を脱水縮合して得られたポリエ ステルポリオール類; ε ーカプロラクトン、 β ーメチル -δ-バレロラクトン等のラクトン類を開環重合して得 られたポリエステルポリオール類:前記ポリエーテルポ リオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコ ール、ジプロピレングリコール等と前記二塩基酸または これらに対応する酸無水物ならびにアルキレンオキシド とを反応させることによって得られたポリエーテルポリ エステルポリオール類;その他ポリカーボネートポリオ ール類、ポリブタジエングリコール類等の各種公知の高 分子ポリオールがあげられる。本発明ではこれらポリオ 一ル成分のなかでもポリエーテルポリオール、特にポリ プロピレングリコールが、オレフィン系樹脂に対する密 着性がよく、低粘度で取り扱い易い点で好ましい。

【0013】ポリウレタン樹脂(B)の構成成分であるジイソシアネート成分としては、芳香族、脂肪族または脂環族の各種公知のジイソシアネート類を使用することができる。たとえば、1.5ーナフチレンジイソシアネート、4.4'ージフェニルメタンジイソシアネート、1.3ーフェニレンジイソシアネート、1.4ーフェニレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ブタンー1.4ージイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、2.2.4ートリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、2.4.4ートリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、シクロヘキサンー1.4ージイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、イソホロ

ンジィソシアネート、リジンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンー4, 4'ージイソシアネート、1,3ービス(イソシアネートメチル)シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンジイソシアネート、mーテトラメチルキシリレンジイソシアネート等がその代表例としてあげられる。

【0014】必要により用いるジアミン成分としては、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、トリエチレンテトラミン、ジエチレントリアミン等の脂肪族系ジアミン:イソホロンジアミン、1、3ージアミノシクロヘキサン、ジシクロヘキシルメタン-4、4'ージアミン、イソプロピリデンジシクロヘキシル-4、4'ージアミン等の脂環族系ジアミン:2-ヒドロキシエチルエチレンジアミン、ジー2-ヒドロキシプロピルエチレンジアミン等の水酸基含有のジアミン等があげられる。

【0015】また、ポリウレタン樹脂(B1)の製造に用いられる水酸基含有の炭素一炭素不飽和単量体としては、たとえば、2ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、アリルアルコール、4ーヒドロキシブチルビニルエーテル等があげられる。

【0016】前記ポリウレタン樹脂(B1)の製造は、特に制限されず、ポリオール成分、ジイソシアネート成分、必要によりジアミン成分、および水酸基含有の炭素ー炭素不飽和単量体を同時に仕込み、反応させる方法でもよいが、得られるポリウレタン樹脂の分子量分布を規制する点などを考慮すれば、後述するように逐次に反応させる方法を採用するのがよい。

【0017】逐次に反応させる方法は、まずポリオール成分の水酸基1当量に対してジイソシアネート成分のイソシアネート基が1.1~3当量程度となるように過剰に仕込み、通常、2~3時間、70~80℃程度の条件で反応させ、末端にイソシアネート基を有するプレポリマーを調製する。次いで、得られた末端イソシアネート基を有するプレポリマーに水酸基含有の炭素ー炭素不飽和単量体を仕込み、通常、2~3時間、70~80℃程度の条件で反応させる。末端イソシアネート基を有するプレポリマーと水酸基含有の炭素ー炭素不飽和単量体を反応させるにあたっては、ポリウレタン樹脂(B1)のすべての末端に炭素ー炭素不飽和基を導入する場合ではブレポリマーの末端イソシアネート基と等当量の水酸基含有炭素ー炭素不飽和単量体を反応させればよい。

【0018】また、ポリウレタン樹脂(B)は分子内に少なくとも一つの炭素ー炭素不飽和基を有していればよく、反応にあたっては水酸基含有炭素ー炭素不飽和単量体に代えて炭素ー炭素不飽和基を有しないモノアルコール類またはモノアミン類を使用することもできる。モノアルコール類またはモノアミン類の使用量は、たとえば、プレポリマーが2個の末端イソシアネート基を有す

る場合には、プレポリマーの末端イソシアネート基 1 当 量に対して、モノアルコール類またはモノアミン類の水酸基またはアミノ基が 0 5 当量未満である。モノアルコール類としては、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル等のグリコールモノアルキルエーテル・ヘキサノール、2 ーエチルヘキサノール、2 ープロパノール等のアルキルアミノエタノール、N N ージエチルアミノエタノール等のアミノアルコール等があげられる。またモノアミン類としては、ブチルアミン、ジブチルアミン、2 ーエチルヘキシルアミン、ラウリルアミン等のアルキルアミン等があげられる。

【0019】ポリウレタン樹脂(B1)の製造には、通常、触媒としては2-エチルヘキサン酸スズ等が使用される。その使用量は全仕込量の100重量部に対して0.02~0.1重量部程度が好ましい。反応の終了はイソシアネート残基をIRスペクトルで定量して行えばよい。なお、ジアミン成分は、末端にイソシアネート残基を有するプレポリマーの調製時または該プレポリマネーに、水酸基含有炭素一炭素不飽和単量体を反応させる際に、必要により鎖伸長剤として使用することができる。同時仕込みする場合にも逐次に反応させる場合と同様の仕込みする場合にも逐次に反応させる場合と同様の仕込みは、がリオール成分等の構成成分として分子中に少なくとも一つの炭素一炭素不飽和基を有する化合物を選択して製造すればよい。

【0020】かかる本発明のポリウレタン樹脂(B)の数平均分子量は1000~5000である。好ましくは2000~2000である。数平均分子量が1000未満では密着性の点で好ましくない。また数平均分子量が50000を越える場合には高粘度となり取り扱い性の点で好ましくない。

【0021】本発明の(C)反応性希釈剤とは単官能もしくは多官能のアクリルモノマーまたはアクリルオリコマーをいい、特に制限なく各種公知のものを使用できるが、通常は平均アクリル当量が100以上であるのがよい。平均アクリル当量が100未満では硬化時の収縮率が大きくなり、オレフィン系樹脂に対する密着性が低下する傾向がある。また成分(C)は単独使用するのはもちろんのこと、適宜組み合わせて使用することもできる。

【0022】(C) 反応性希釈剤の具体例としては、たとえばトリプロピレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ピスフェノールAテトラエチレングリコールジアクリレート、Nービニルピロリドン、アクリロイルモルホリン、1.6-ヘキサンジオールジアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、ノニルフェノキシエチルアクリレートなどがあげられる。 【0023】本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組成 物は成分 (A) および成分 (B) を必須成分としてなり、その使用割合は、成分 (A) 5~95重量%および成分 (B) 5~95重量%、好ましくは成分 (A) 10~50重量%および成分 (B) 20~90重量%である。成分 (A) が5重量%未満ではオレフィン系樹脂に対する接着性が不十分であり、 (A) が95重量%を越えると硬化性が不十分となるためいずれも好ましくない。また、成分 (C) は、任意成分であり、その使用割合は本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の70重量%以下である。好ましくは50重量%以下である。成分 (C) が70重量%を越える場合には密着性の点で好ましくない。

【0024】さらに、本発明では任意成分としてスリップ剤、レベリング剤、消泡剤等の添加剤を使用することができ、その使用量は活性エネルギー線硬化性樹脂組成物100重量部に対し10重量部程度以下である。

【0025】本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の塗布時の粘度は、該組成物が用いられる用途によりそれぞれ異なり、塗膜性能、塗膜のレベリングなどを考慮して適宜に決定される。また、粘度を調整するにあたって有機溶剤を加えることも任意である。有機溶剤としては、前記組成物を溶解でき、基材をおかさなければよく、たとえば、酢酸エチル、トルエン等があげられる。有機溶剤の使用量は任意であり、各種用途で適宜決定される。

【0026】また、塗布方法としては、特に限定はされず、たとえばロールコーター、グラビアコーター、フレキソコーター、オフセット印刷機、スクリーン印刷機等の公知手段を適宜採用することができる。

【〇〇27】本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組成 物の硬化は活性エネルギー線の照射により行われる。活 性エネルギー線には、紫外線、電子線の他にγ線等の電 離性放射線が含まれ、照射条件は、常法に従って行えば よい。かかる活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を、電 子線やγ線等の電離性放射線で硬化させる場合には開始 剤は必要とされず、上記組成物をそのまま使用できる が、紫外線で硬化させる場合には必要に応じて光重合開 始剤が使用される。光重合開始剤の使用量は活性エネル ギー線硬化性樹脂組成物100重量部に対し20重量部 以下、好ましくは2~12重量部とされる。光重合開始 剤としては何ら制限なく各種公知のものを使用でき、た とえばダロキュアー1173、イルガキュアー651、 イルガキュアー184、イルガキュアー907(いずれ も、チパガイギー社製)、ベンゾフェノン、oーベンゾ イル安息香酸メチルエステル、pージメチルアミノ安息 香酸エステル、pージメチルアセトフェノン、チオキサ ントン、アルキルチオキサントンなどがあげられる。

[0028]

【発明の効果】本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組 成物はオーバーコート剤、接着剤、印刷インキ用バイン ダー、オーバープリントワニス用バインダー、塗料用バインダー、ソルダーレジスト等のさまざまな分野で利用でき、各種基材に優れた密着性を有する。特にオレフィン系樹脂に対する密着性に優れている。

[0029]

【実施例】以下に製造例、実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。なお、各例中、部および%は特記しない限りすべて重量基準である。

【0030】製造例1 ((A) ロジンエポキシアクリレートの製造)

温度計、冷却管、窒素導入管および攪拌機を備えた反応容器に、窒素置換したのち不均化ロジングリシジルエステル2568部(5.81モル)、98%アクリル酸427部(5.81モル)、エステル化触媒としてベンジルトリメチルクロライド3部、重合禁止剤としてヒドロキノンモノメチルエーテル3部およびフェノチアジン3部を仕込み、窒素気流下105~115℃で6時間かけて反応を完結させた。該反応物の酸価は4.8、外観は褐色透明バルサム状であった。

【0031】製造例2 ((B) ポリウレタン樹脂の製造)

撹拌装置、冷却器、滴下ロート、温度計を備えた反応装 置に平均分子量700のポリプロピレングリコール20 2部、平均分子量400のポリプロピレングリコール (以下、PPG400という)58部、イソホロンジイ ソシアネート192部を仕込んだ後、系内温度が40℃ になるまで昇温し、2-エチルヘキサン酸スズ0.3部 を加えた。発熱により温度が70℃まで上昇し、その後 80℃まで加熱し1時間半撹拌を続けた。得られた反応 物にPPG400を112部滴下ロートより10分かけ て系内に滴下し、80℃で30分間保温した後、ヒドロ キノンモノメチルエーテル 0. 6部、2-ヒドロキシエ チルアクリレート(以下、HEAという)32部を加 え、30分後2-エチルヘキサン酸スズ0.3部を加 え、80℃でさらに2時間撹拌を続けた。IRスペクト ルでイソシアネート基の吸収2270cm⁻¹が消滅した ことを確認し、ヒドロキノンモノメチルエーテル〇. 6 部を加えて、数平均分子量(GPCによるポリスチレン 換算)8500のポリウレタン樹脂を得た。

【0032】製造例3

製造例2において、HEAの使用量を19部に変え、HEAの使用と同時にN、Nージメチルアミノエタノール10部を仕込んだ以外は製造例2と同様に行い、数平均分子量6000のポリウレタン樹脂を得た。

【0033】製造例4

実施例2において、HEA32部を4-ヒドロキシブチルビニルエーテル32部に代えた以外は製造例2と同様に行い、数平均分子量11000のポリウレタン樹脂を得た。

【0034】実施例1

製造例1で得られたロジンエポキシアクリレート25部、製造例2で得られたポリウレタン樹脂75部および酢酸エチル100部からなる配合比でワニスを調整した

【0035】実施例2~6および比較例1~4 実施例1において、ロジンエポキシアクリレートの使用 量、ポリウレタン樹脂の種類もしくは使用量、または反 応性希釈剤としてノニルフェノキシエチルアクリレート を使用するか否かを表1に示すように変えた他は実施例 1と同様にしてワニスを調整した。

【0036】(性能評価)

(1) 密着性

二軸延伸ポリプロピレンフィルム(以下、OPPという)またはポリエチレンテレフタレートフィルム(以下、PETという)のコロナ処理面にワニスをパーコーター#3で塗工し、80℃の熱風乾燥を1分間した後、電子線照射装置(日新ハイボルテージ(株)製、エリアビーム型電子照射装置キュアトロンEBC-200-AA2)で2Mrad、加速電圧175kVの電子線を照射して試験フィルムを調製した。各試験フィルムとの密替性を、クロスカットセロハンテープ剥離試験を行い以下の基準で評価した。結果を表2に示す。

〇---全く剥離しない。

△---部剥離した。

×ーーーほとんど剥離した。

【0037】(2)接着性

OPP(厚さ40μm)またはPET(厚さ12μm)のコロナ処理面にワニスをパーコーター#3で塗工し、80℃の熱風乾燥を1分間した後、同じフィルムのコロナ処理面を貼り合わせハンドローラーで圧着し、上記と同様の電子線照射装置で2Mrad、加速電圧175kVの電子線を照射して試験フィルムを調製した。貼り合わせたフィルムを幅15mm、接着部分の長さ100mmに切りとり試験片とした。接着性をJIS K-6854に従いT型剥離試験をおこなった。引張速度300mm/分、接着力単位g/15mm。結果を表2に示す。

[0038]

【表1】

	ロジンエポキシアクリレートの	ポリウレタン樹脂		反応性希釈 剤の使用量
	使用量 (部)	種類	使用量 (部)	(部)
実施例1	2 5	製造例2	7 5	0
実施例2	5 0	製造例2	50	0
実施例3	2 5	製造例2	50	2 5
実施例4	5 0	製造例2	2 5	25
実施例5	2 5	製造例3	5 0	2 5
実施例6	2 5	製造例4	50	2 5
比較例1	0	製造例2	100	0
比較例2	100		0	0
比較例3	0	製造例 2	7 5	25
比較例4	7 5		0	2 5

【0039】 【表2】

	OPP		PET	
	密着性	接着性	密着性	接着性
実施例1	0	144	0	8 1
実施例2	0	258	0	183
実施例3	0	186	0	103
実施例4	0	166	0	135
実施例 5	0	208	0	160
実施例6	0	164	0	153
比較例1	×	10	×	2 1
比較例2	×	101	×	7
比較例3	×	112	Δ	28
比較例4	×	67	×	2 0

フロントページの続き

(72) 発明者 松本 圭三

大阪市鶴見区鶴見 1 丁目 1 番 9 号荒川化学工業株式会社研究所内